This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

IC MOUNTING BOARD

Patent Number:

JP4103150

Publication date:

1992-04-06

Inventor(s):

CHOKAI MAKOTO: others: 03

Applicant(s)::

MITSUBISHI MATERIALS CORP

Requested Patent:

JP4103150

Application Number: JP19900221987 19900823

Priority Number(s):

IPC Classification:

H01L23/12

EC Classification:

Equivalents:

Abstract

PURPOSE:To enable an IC mounting board to be improved in workability and heat dissipating property and protected against positional deviation at the mounting of an electronic component by a method wherein the surface of a metal board is formed rugged.

CONSTITUTION: Recesses 13A and 13B are provided to a prescribed region on the surface of a Cu board 12 as deep as prescribed through a first etching. Furthermore, resists different in pattern are deposited on the surface of the Cu board 12, and the Cu board 12 is subjected to an electroless Cu plating. In result, recesses 15A and 15B are formed on the Cu board 12. By these processes, an IC mounting board provided with irregularities formed as required in shape can be obtained. A terminal 19 is provided to a solder deposited part 16B, and an IC chip 17 are fixed in the recess 13A. As mentioned above, the IC chip 17 is located in the recess 13A where the Cu board 12 is thin-wall, so that heat released from the IC chip 17 can well be diffused and the IC chip 17 can be improved in heat dissipating properties.

Data supplied from the esp@cenet database - 12

份日本国特許庁(JP)

の特許出願公開

♥ 公開特許公報(A) 平4-103150

Int. Cl. *

識別記号

庁内整理番号

@公開 平成4年(1992)4月6日

H 01 L 23/12

7352-4M H 01 L 23/12 7352-4M

Q

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全6頁)

❸発明の名称 I C実装用基板

②特 颐 平2-221987

❷出 顧 平2(1990)8月23日

69発 明 者 鳥 海 誠 埼玉県大宮市北袋町1丁目297番地 三菱金属株式会社中 央研究所内

②発明者 古田 秀昭 埼玉県大宮市北袋町1丁目297番地 三菱金属株式会社中

央研究所内

母兒 明 者 湯 沢 通 男 埼玉県大宮市北袋町1丁目297番地 三菱金属株式会社中 央研究所内

⑦発 明 者 田 中 : 宏 和 埼玉県大宮市北袋町1丁目297番地 三菱金属株式会式中 央研究所内

出 顋 人 三菱マテリアル株式会 東京都千代田区大手町1丁目6番1号

30 駅 八 三支マンソンルは式芸 34

②代理 人 弁理士 桑井 清一 外1名

明細會

1. 発明の名称

I C 實務用基板

2. 特許請求の範囲

セラミックス基板の表面に金属板を数着した<u>1</u> C実践用基板において。

上記金属板の表質を凹凸状に形成したことを特徴とする I C実務用基板。_

3. 発明の詳細な数据

く産業上の利用分野>

本典明は1C実践用基板、詳しくはセラミックス基板の表質に金属板を融着した1C実践用基板の放射体造の改良に関する。

く従来の技術〉

従来からこの種の1 C 実質用基板としては、 DB C 基板が知られている (特問昭 5 2 - 3 7 9 1 4 号公帳参贈)。

この基板は、第4団に示すように、所定共晶点 恒度にまで加熱することによりアルミナ基板41 の表面に直接Cu板42を融着したものである。 この場合のCu板42は均一の厚さであってその 表面は平坦である。

そして、このCu板42をエッチングして複数 部分に分離し、その上にハンダ43付け等によっ て実践部品である!Cチップ44が搭載される。

なお、 団において、 4 5 はこの I C チップ 4 4 に対してアイソレードされて C u 板 4 2 の上にハンダ 4 3 付けされた外部出力用の箱子である。

更に、46はこの1Cチップ44(パワートランジスタ等指数のチップ)と増子45とを接続するボンディングワイヤである。

〈発明が解決しようとする設理〉

しかしながら、このような従来のCu等体を用いた! C実施用基板にあっては、Cu等体は認知の電技密度を減少させて抵抗免酪を小さぐするためにCu等体板厚が厚く、かつ、一定の厚さで形

-261-



成されていたため、1 C等の実施後において、施 応力の発生により、セラミックス基板にあって収 労によるわれが発生したり、あるいは実施電子部 品(例えばパワーチップ)との接合部に割れや針 版が発生するという問題があった。

また、単一平面上に「Cチップや外部入出力組 子をハンダ付けするために、位置決めが難しく、 かつ、ハンダの複数によって位置ズレを生じやす い。そのため、第3図の平面図に示すような位置 決め用のスリット31A。31Bや、平面上での 凹凸部32A。32Bを回路として設けたりしな ければならず、そのために回路が複雑化し、かつ、 基板が大型化するという課題があった。

そこで、本発明は、セラミックス基板に割れが 生じたり、実験電子部品とCu等体(金属板)と の接合部に割離、割れが生じることのない、すな わち貼サイクル寿命が長いIC実験用基板を提供 することを、その目的としている。

〈課題を解決するための手段〉

以下、本発明の実施例を第1因(A)~(F) および第2因(A)~(E)を参照して製明する。 第1因(A)~(F)は本発明の実施例1に係るIC実務用基板を作成する各工程を示す新質因 である。

まず、アルミナ高板等のセラミックス基板11の表裏両両(表面のみ間示、以下同じ)には所定の厚さのCu板12が設着されている(第1団(A))。所定協変まで加熱してCuーOの共品致被によりこれらを接合したものである。

そして、このCu板12に対して第1百日のエッテングを行うことにより、Cu板12の表面の所定機器に所定機をの凹部13A。13Bを形成する(第1四(B))。これは、Cu板12の表面に所定パテーンのレジストを被替して、所定のエッテング被によってエッテングを行うものである。

エッチング機としては、Cu版12の場合には、例えば塩化第2鉄を主成分として30~40重量 %合む水溶液を、A1版の場合には主成分として 本発明は、セラミックスが板の表質に金属板を 設着した『C実質用等板において、上記金属板の 表質を凹凸状に形成したものである。

く作用う

本発明に係る I C実質用基板にあっては、四数 パターンによる応力集中部、あるいは部品実質に よる熱の発生部およびその熱応力発生部あるいは 部品実質位置に対して、必要形状に応じて段至る るいは金質板の草をの異なる部分を形成する。

この場合、金属板をセラミックス基板の表面に 取着する前、あるいは取着した後に、金属板に対 して2回あるいはそれ以上の四数のエッチング加 工もしくは積層湿電解メッキ加工等により、ある いは、機械的加工法として、切削加工、打ち抜き 加工、型機定加工、もしくは、放電加工等を施す ことにより、該金属板の厚さを変更する。のであ る。

〈実施例〉

水酸化ナトリウムを5~10重量%合む水箱液を、 それぞれ用いるものとする。 なお、 このエッチン グ液としてはこれらに残られるものではない。

さらに、このCu板12の表面に上記とは異なるパターンのレジストを被替して第2回目のエッテングを行う。この結果、第1回(C)に示すように、Cu板12の四部13Bについて網14が形成され地球基板であるセラミックス基板11の一部表面が写出される。この結果、四路形成用のこのCu板12は技事板11上で地球分離される。したがって、四部13Bについては階級状の四所が形成されることとなる。

なお、この場合のエッテング被導の条件は上記 第1個目のそれと同じとしてもよい。

さらに、このCu板12の表質に上記とは異なるパケーンのレジストを被替して無電解Cuメッキを行う。この結果、第1四(D)に示すように、Cu板12に凸部15A, 15Bが形成される。

次に、 端子または I C チップ指数位置の C u 板 j 1 2 の表質にハンゲ 1 6 A , 1 6 B が例えば無電 解メッキによって被害される(第1回(E))。 以上の工程により、所護形状の凹凸を有する! C実義用の基板が形成されるものである。

更に、この基板に対してハンゲ被着部16Bの上には増子18が、四部13AにはICチップ17が、それぞれ回着されることとなる。第1回(F)はICチップ17を搭載した状態の基板を示している。なお、18はボンディングワイヤであってICチップ17とCu板の一部(配線等)12Aとを接続するものである。

このようにして「Cチップ17等を搭載した基板にあっては、当該「Cチップ17部分等より発 船があっても、「Cチップ17はCu板12の厚 さが悪い凹部13人に搭載しているため、絶拡散 距離が短くなりその放絶性は向上している。 とと もに、セラミックス基板11とCu板12との接 合部に作用する力が低減されている。 ゆえにセラ ミックス基板11へ作用する略応力が低減されそ の能サイクル舞舎が延びるものである。

また、Cu板12のエッジ部分138等におい

セラミックス基板に対して最直面もしくは、 不可 避の傾斜角をもつ質以外の任意の角度の任意の面 を、エッチングまたはメッキにより形成すること が、非常に困難であるからである。

第2因 (A) ~ (E) は、本発明の他の実施例 2に係わるIC実践用基板を作製する各工程を示す構造図である。

まず、金属板として所定の原さのCu板22に対して金型輸流、放電加工、もしくは切削加工等を所定四数だけ行い、Cu板22の両面の所定範囲に所定機をの凹部23A。23B。23C、ならびに、所定高さの凸部23D。23Eを形成する(第2面(A))。

次に、このCu概22に対して、打ち抜き加工を行い、国路パケーンの組織分離部である構24を形成する(第2図(B))。この際に、国路パケーンによっては、Cu板がばらばらに分割されるために、国路パケーンとして残ったCu板のそれぞれの間にリード25Aを所定の形状および配置で形成し、分解されないようにしてもよい。あ

て2股階のエッチングにより急激な形状変化を防止したため、エッジへの応力集中は緩和される。

さらに、地子19はハンダ被響郎16Bを介してCu板12に搭載したため、地子19との間での他による伊護堂の差異を吸収することができる。また、Cu板12との接合質機も低下しているため、他応力の影響も減少している。

そして、上記のようにCu板12の所定位置に 凹部13A。13Bを形成したため、ICチップ 17等の電子部品の搭載に駆しての位置やの位置や 場になっている。かつ、位置決めのため、回路パタ してのスリット等が必要でないために、回路パタ ーンが平面方向に拡大せず、回路パターンの平面方向に拡大せず、回路パターと 化、かつ、基板面積の銀小化をなし得る。また、 半事体質量の回路(配線)としてのCu板12の 高さとICチップ17の上面の高さとはほぼ降っ の高さに設定することができ、ポンディング時の 作業性も向上している。

なお、この実施例では、 Cu 板についてその板 軍のみ異なる階段構造を採用している。 これは、

るいは、回路パターン間だけでなく、回路パターンよりも外の位置にフレーム26を設け、フレーム26と回路パターンの間にリード25Bを配置してもよい(第2間(C))。

以上のように形成された C u 板 2 2 を、アルミナ板等のセラミックス基板 2 1 の表面に融着 し、裏面には所定原さの他の C u 板を同時に融着する。

そして、このCu板22の表面に所定のパターンのレジストを被着してエッチングを行い、この結果、第2回(B)に示したリード25Aを除去することにより、所定の四類パターンを形成されたCu板22を表面に融着されたセラミックス基板が形成される(第2回(D))(表面のみ固示、以下提じ)。

この場合のエッテング破等の条件は、前出の実 施例1のそれと関じでもよい。

第2回(E)は、本実施例2による基板上に、 「Cテップ28、 箱子28をそれぞれハンダ27 A、278を介してCu板22の表質の所定の位 量に実装し、かつ、「Cテップ28とCu板四路



22Aとをポンディングワイヤ30により妨疑し たものである。

また、上記実施例の金属板はCuに残られることなく、Al等でもよい。セラミックス基板としてはアルミナ基板の他にも質化アルミニウム基板等を用いてもよい。

12, 22, 42....金属板、

13A, 13B·····巴蘇

23A, 23B, 23C・・世級

14, 24

15A, 15B·····凸縣

23D, 23E······

25A, 25B · · · · · リード、

18A, 18B, 27A, 27B・・ハング、

17, 28, 44 · · · · · 1 C + o T.

18, 30, 48・・・ポンディングワイヤ、

19, 29, 45 · · · 箱子、

31A, 31B · · · · · スリット · ·

特許出票人

三菱金属牌式会社

代軍人

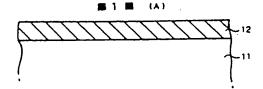
弁理士 晶井 精一(外1名)

〈単葉〉

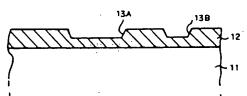
4. 西面の簡単な説明

第1四(A)~(P)および第2回(A)~(E)は、本発明の実施例に係わる!C実護用基板を作製する場合の各工程を説明するための基板の 低略構造を示す構造団、第3回および第4回と、 従来のIC実践用基板を示す新面面である。

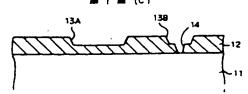
11,21,41・・・・セラミックス基板、

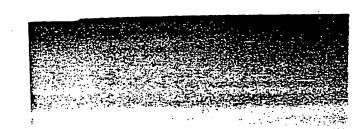


🗯 1 🗯 (B)

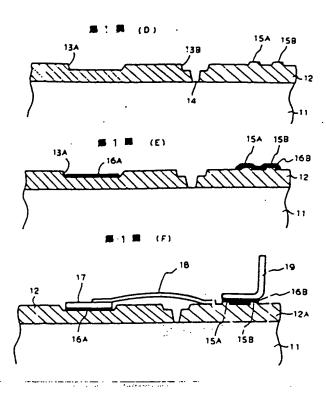


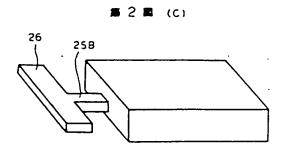
_ _ _ ...

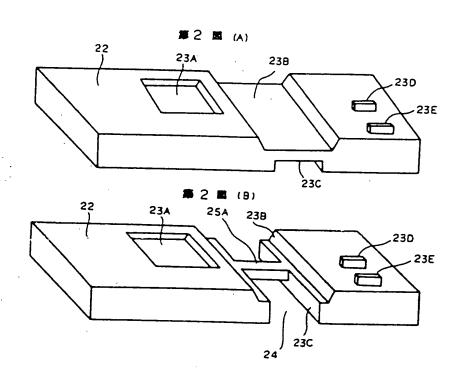




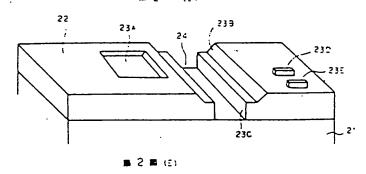
持周年4-103150(5)

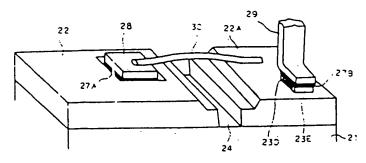




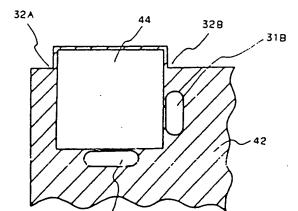








3 **B**



31A

■ 4 図

